

19日本国特許庁(TP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-167226

Silnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月15日

11 B 5/84 B 29 C 33/38 33/42

17:00

Z

7177-5D 8927-4F 8927-4F 4F

> 審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

69発明の名称

// B 29 L

磁気デイスク基板用金型およびそれを用いた磁気ディスク

3)特 願 平2-293841

顧 平2(1990)10月30日 ❷出

@発 明 者 個発 明 者

書 木 # 鳥

正 樹 秀 雄 映 志

驯

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内

個発 明 者 ⑫発 明

巌 # 服 部

 \equiv 益

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

②出 願 人 倒代 理 Λ

松下電器産業株式会社 弁理士 小鍜治

外2名

1. 発明の名称

磁気ディスク基板用金型およびそれを用いた磁 気ディスク。

2. 特許請求の範囲

- (1) 成形することによりトラック部が凸部でトラ ック間が凹部となるように作成された トラック分 雅型磁気ディスク基板形成用金型。
- (2) WC(超硬合金)上に、スパッタリング法に てイリジウム合金膜を作成し、次にイリジウム合 金膜上に機械加工法あるいはフォトグラフィー法 により凹凸形状のトラック分離溝を設けることを 特徴とする磁気ディスク基板形成用金型の製造方 法。
- (3) トラック分離型磁気ディスク基板成形用金型 を用いて、成形されたトラック間が凹部でトラッ ク部分が凸部形状を有する磁気ディスク用ガラス 基板。
- (4) トラック部分が凸部でトラック間が凹を有す る磁気ディスク用ガラス基板上に磁性薄膜を形成

した磁気ディスク。

- (5) 10⁻³~10⁻⁵Torrに被圧されたチャンパー内に 設置されたトラック部分が凸部でトラック間が凹 部を有するガラス製ディスク基板上に、電子サイ クロトロン共鳴(ECR)により生じたプラズマ 中にてスパッタリング、あるいは、化学蒸着(C VD) することによって、磁性薄膜を作成するこ とを特徴とする磁気ディスクの製造方法。
- 3. 発男の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、簡単な構成で高密度記憶が可能な下 ラック分離型磁気ディスク作成用金型及び、トラ ック分離型磁気ディスクに関するものである。

従来の技術

従来、磁気ディスク装置は、磁気ヘッドを任意 の記録トラックへ精度良く位置付する方法として、 閉ループ制御サーボ機構が用いられている。その うちの一つは、サーボ面サーボ方式と呼ばれる方 式である。この方式は複数のディスクの内の1回 をサーボ面とし、そのサーボ面に対してサーボへ

ッドを位置決めして、サーボヘッドと同様にして キャリッジに取り付けられたデータヘッドを用い てデータの記録再生を行なう方式である。

又もう一つの主要な閉ループサーボ位置決め というと呼ばれる方式である。この埋め というというでは、サーボ面サーボ方式で用い られた1面のサーボ面を排して、データ情報を 一ボ情報をディスク上に混在させ、サーボ情報を を可能な限り少なくしてディスクを最大で 使おうとする方式である。この方式は、データ に定在するサーボ情報だけを用いてトラッキン が、シーク等の動作を行うものである。

又最近は、上記した2方式(サーボ面サーボ方式、埋め込みサーボ方式)よりさらに高密度化高精度化を目ざして、サーボ面サーボや埋め込みサーボ方式ではなく、機械的な漕をディスク上に作成し、サーボ性能の向上およびトラック密度の向上を計ろうとする試みがなされている。例えば、特別昭55-22281号公報、特別昭59-33626号公報、特別昭61-24021号公報等がある。

-Ni-Cr系磁性膜を設けた磁気ディスクを提供することを目的としている。

課題を解決するための手段

作用

本発明は、ガラス材料をあたかもレコードディスクのプレス成形のように、一対の凹凸溝パター

発明が解決しようとする課題

従来高密度な磁気ディスク装置に用いられている、サーボ面サーボ方式や埋め込みサーボ方式においては磁気ディスクの記録面を制御用に使用するため利用効率が悪かったり、熱彫張による影響を完全に補正することが困難であったりすることから、高密度記録が達成できないという欠点を有していた。

又これらサーボ方式の欠点を改良しようとして 考案された機械的な溝を磁気ディスクに設ける方 法においても位置情報を得るための溝部の作成が フォトグラフィー法や、機械的加工法等、磁気ディスクのトラック溝を作成するのにディスクを一 枚一枚加工して行かねばならず生産性の悪い方法 となっていた。

本発明は、このような欠点を克服すべくなされたものであり、ガラス基板上に凹凸の溝を設け、その上からスパッタリング法やECR(エレクトロンーサイクロトロンーレゾナンス)プラズマCVD法等により、ガンマタイプの磁性膜や、CO

ンを持つ金型(スタンパー)でもって加熱プレス 成形して溝付きガラス基板を作成し、この基板上 に10-*Torr以下の真空度において、スパッタリン グ法やECR-プラズマCVD法により磁性薄膜 を付着させることにより、トラック分離型磁気デ ィスクを作成する。又このディスクでは、トラッ ク間で凹部となっており(磁気的に配録再生が行 なわれる所は凸部となっている)この凹部では、 検出ヘッドからの距離が凸部にくらべて違くなる ので検出ヘッドは、この凹部分の磁化は、検知さ れず分離鴻を構成することになる。しかも10-3To rr以下の低真空で磁性膜を付着させているため凹 溝の側壁部には、磁性膜がほとんど付着せずした がって凸部と凹部を完全に磁気的に分離できる構 **治を取っており高密度記録が可能となる。その上** 耐熱性及び耐湿度特性のすぐれている消付きガラ ス基板をレコードディスクのように成形できるた めに、コスト的に安価にできる方法である。

実施例

以下、本発明の一実施例の磁気ディスク基板形

特開平4-167226(3)

成用金型の構成および製造方法ならびにこの金型 を用いて成形した磁気ディスク基板、又この基板 を用いて作成した磁気ディスクについて図面を用 いて説明する。

実施例1

以下、本発明の実施例を第1図に沿って説明する。第1図(a)に示すようにまず直径90m ϕ 、厚さ5 m の W C を主成分とする超硬合金母材を鎖面ケン磨してその表面粗度をR M S \sim 8 \sim 10 Δ に仕上げた後第1図(b)に示すようにイリジウム合金膜(1 r \sim 10% P t)をスパッタリング法により 5 μ m の厚さに成膜した。

次に第1図(c)に示すように、ダイヤモンドバイトで同心円上にトラック講形状に溝を削ずり取り金型を作成した。

次に第1図(c)に示すようにダイヤモンドバイトで同心円上にトラック溝形状に溝を削ずり取り金型を作成した。この場合金型であるので実際の磁気ディスク基板とは凹凸は逆である。又溝の深さは、2μm、溝の幅は(磁気ディスクはトラ

に、イリジウム合金(【rーPt.【rーPh. 【rーOs,【rーRcの合金系)をスパッタし、 ダイヤモンドパイトで金型を作成しても同様に低 気ディスク用金型が作成できる。 又より細いピッチの金型を作成する場合は、フェトグラフィー法によっても金型を作成できる。 事施例 2

ック幅に相当する) 10 mm、ピッチは15 mmであ

る。なお本実施例ではWCを母材としたが、クロ

ムカーパイトやサーメットを母材に用いてその上

本発明の実施例2を第2図に沿って説明する。 実施例(1)で作成された磁気ディスク基板作成用金型(スタンパー)2板を用意して、第2図(a) に示すように、組成がSiO₂81wt%、Na₂ O 4 wt%、A 2 2 O 2 wt%、B 2 O 3 12w t%から成る、カラス円板(直径90mm 4 厚さ1.2 mm)をスタンパーの間にはさみ込んで、 780℃に 加熱しながら加圧し(圧力 2 kg/cd) 冷却後ガラス円板を取り出した。

その後内径穴を加工し、ガラスディスクの表面

および断面を走査型電子顕微鏡を用いて評価した 結果、正確に原板を転写していた。すなわち、溝 の深さ2μmトラック部分(凸部分)が10μmで、 トラックピッチは15μmのトラック分離型磁気ディスク用基板が作成できた。

又、トラック部分の表面荒さは20人以下であった。

実施例3

本発明の実施例3を第3図に沿って説明する。第3図は、ECRプラズマCVD装置の機略図を示している。図において31はECRの高密度でラズマを発生させるためのプラズマ室、32はECRに必要な磁場を供給する電磁石であり、33はECRに必要な磁場を供給する電磁石であり、35はでのである。34はマイクロ波(2.45 G Pt) 導入口、35はプラズマ源となるガスの導入口、36は下地基板を一定に保工るようになっている。38、39、40は原料のになった気化器で、41はキャリアガス(N・)導入口である。42は反応室を強制排気するためのポンプ(油回転ポンプおよび、ターポ分子ペンプ)につ

ながっている排気口である。43は、ECRスパッ タを行なう時のターゲットである。

まず第3図に示すプラズマ室31および反応室23 内を1×10-bTorrまで波圧して吸着ガス等を除去。 する。次にプラズマ室31に導入口35からプラズマ 課となる酸素 (流量20cc/分)を導入し、導入口 34より、2.45 G La のマイクロ波を 500 W 印加して、 電磁石により磁界強度を 875ガウスとすることに よりECRプラズマを発生させる。その際、電磁 石32による発散磁界により発生したプラズマは、 プラズマ室31より反応室33に引き出される。また、 気化器38、39にそれぞれコバルトアセチルアセト ン、鉄アセチルアセトンをおき、それぞれ125℃。 115 てに加熱し、その蒸気を窒素キャリア(流量 それぞれ 2.0cc/分)とともに反応室33内に導入 する。導入された蒸気をプラズマ室31内より引き 出された活性なプラズマに触れさせることにより 40分間反応を行ない、基板ホルダー27に取り付け られた実施例(2)で作成したトラック分離型磁気デ ィスク用基板上に成膜した。なお成膜時の基板温

特閒平4-167226(4)

度は、約 150℃で一定であった。又成膜時の真空 度は、 2 × 10 ¹ Torrであった。得られた膜を解析 した結果、組成は、 F e ... C o ... O 。 でガン マタイプの酸化鉄であることがわかった。 またこ の膜の結晶粒径は、約 300人で膜厚は、0.25 μ m であった。又この時第 4 図に示すように磁気ディ スクの凸部と凹部は、ほぼ0.25 μ m の膜厚であっ たが側壁にはほとんど膜は付着しなかった。

次にこのディスクの磁気特性を測定した結果、 保磁力(H。) は、980エールステッド(O。)、 飽和磁束密度(B。) は、4800ガウス(G。)、 残留磁束密度は(B。) は、4050ガウス(G。) であった。

さらにこのディスクの電磁変換特性を測定した結果(ただし、電磁変換特性は、B。 $=5000\,\mathrm{G}$ 。の M_{m} $-\mathrm{Z}_{\mathrm{m}}$ フェライト製のヘッドで、ギャップ長 $0.5\,\mu\,\mathrm{m}$ 、トラック幅 $1.0\,\mu\,\mathrm{m}$ 、ヘッド浮上量 $0.15\,\mu\,\mathrm{m}$ 、周速 $13\,\mathrm{m/sec}$ で測定した。)、 $6\,\mathrm{M}$ 他において、完全にオントラックした場合(ヘッドが $10\,\mu\,\mathrm{m}$ の凸部に完全に乗っている場合)と $5\,\mu\,\mathrm{m}$ ず

れた場合における検出信号比は 6.1デシベル (dB) であった。

又完全にヘッドがオフトラックした場合は、ヘッドの出力信号は、ノイズレベル以下で検出できなかった。

この結果を、第一表の試料番号1に記す。

以下同様にして、ECRスパッタ法(この場合は第3図-33にターゲット材料を設置してスパッタリングを行なう。)においてターゲット材料を変えた時および真空度を変えた時の特性を第一表の試料番号2~3に記す。又試料番号4~6は真空度を変えた時の比較例である。

(以下余白)

第一表

試料番号	研究体材料と 成膜方法	真空度 (Torr)	H e (0e)	M. (Gs)	Br (Gs)	5 µmず れた場合 の検出信 号比(個)
1	(Co _{s. 1} Fe _{s. v}) ₂ 0 ₃ ECR-プラズでVD	2×10-4	980	4800	4050	6.1
2	(Coe. 1Fes. 4) 203 ECR-20179	4×10-4	960	4750	4030	6.1
3	Jバルト-ニッケル - クロム (合金) ECR-XV-プ	5×10-4	780	12500	11000	6.1
4*	(Coo, 1Peo, s) x0x ECR-プラネオCVD	9×10-4	放電せず(磁性機管成できず)			
* 5	(Co _{0. 1} Fe _{0. 9}) ±0± 2CR-プラズマCVD	3×10-3	950	4810	4090	3.2
* 6	コパルト・ニックル -クロム (合金) BCR-2がy9	5×10-°	810	12800	11050	3.1

*試料番号4~6は比較例

なお特許請求の範囲において、真空度を10-3~10-5 forrに限定したのは、10-5forr以下ではBCR-CVD、スパッタリングともに放電が行なわれず 磁性膜が成膜されないためであり、10⁻³Torr以下では、圧力が高いため粒子のまわり込み効果のため凹溝の側壁に磁性膜が付着し、オフトラック時のアイソレーションが悪くなるためである。

実施例および第一表よりディスクに凹凸を付けることにより凹部では、ヘッドからの距離が遠くなるため検出ヘッドはこの部分の磁化を検知せずしたがって、トラッキングおよび高密度での記録が可能となるすぐれた方法であることがわかる。

発明の効果

以上述べてきたように、平滑な磁性層(凸部)の間にヘッドと磁性層の間が離れるように溝(凹部)を設け、これによりトラックを構成しているので、サーボ面サーボの様にトラック検出用の別の磁性層を必要とせず、またトラック分離のための出荷前にわざわざ書き込みをする必要もなく、高密度磁気記録を達成することが出来実用上きわめて有用なものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の磁気ディスク作成

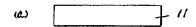
特閒平4-167226(5)

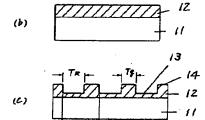
用金型の作成工程の断面図、第2図は本発明の一 実施例の磁気ディスク基板の作成工程の断面図、 第3図は本発明の一実施例の磁性膜作成工程の概 略図、第4図は本発明の一実施例のトラック間に 凹部を有する磁性膜を形成した磁気ディスクの断 面図である。

11……母材(超便合金、サーメット)、12……イリジウム合金膜、13……トラック部、14……清部、21……磁気ディスク作成用金型の母材部分、22……イリジウム合金膜、23……ガラス板、31……ブラズマ室、32……電磁石、33……反応室、34……マイクロ波導入口、35……ブラズマ源となるガスの導入口、36……下地基板、37……基板ホルダー、38~40……気化器、41……キャリアガス導入口、42……排気口、43……Co-Ni-Cr. 酸化鉄のターゲット、43……消付きガラス基板、44……磁性膜。

代理入の氏名 弁理士 小鍜冶 明 ほか2名

第 1 図 11 … 田 材 (庭硬合金 サーメット) 12 … イリジウム 合金 13 … トラック 部 14 … 溝 部



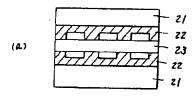


写 2 🖾

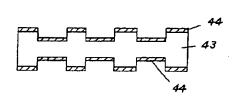
21…母前(題硬合金,ガーメット) 22…イリジウム合金 23…ガラス被

第 4 図

43 ··· 满付きガラス基板 44 ··· 磁 性 膜







第 3 図

